研究スタッフ

授: 山口 正洋、 准教授: 遠藤 恭 教 客員教授: 島田 寛、 研究員: カリン ガルシア

研究目的

IT機器の拓くユビキタス社会において、IT機器 の高周波化、小型・高密度実装化、低消費電力化 にともない、機器内での高周波電磁ノイズ(伝送 ノイズ、放射ノイズ)の問題が深刻化しつつある。 この問題を解決するためには、LSIパッケージ レベルの対策が不可欠である。

我々の研究室では、近傍界計測・制御に基づく 総合的高周波磁界ノイズ対策として、RF集積化 マイクロ磁界プローブの開発と高分解能ノイズ 評価系の構築を行っている。また、磁性薄膜を 用いた集積型ノイズ抑制体の開発を進めている。

RF帯ナノ電磁計測から 高周波JISSO

1. RF集積化マイクロ磁界プローブの開発と 高分解能ノイズ評価系の構築

LSIの配線電流から発生する電磁ノイズ を計測するために、広帯域、高分解能 chip かつ高感度を有する磁界プローブを開発 し、プローブを用いた評価システムの 構築を目指している。



デジタル技術の進歩 総務省HPより www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050720_5_03.pdf



高密度実装技術の進展 NEDO HPより http://www.nedo.go.ip/kankobutsu/mirai/ft041029-1.pdf



マイクロ磁界プローブ

セミリジットケーブル, SMAコネクタ取付

500

1000



NCPと金バンプを

用いてFCB実装

山口・遠藤研究室

www.itmag.ecei.tohoku.ac.jp

2. SPM探針を用いた超高感度電磁ノイズ計測技術の開発

走査型プローブ顕微鏡(SPM)用探針を 利用して局所領域の磁気信号を計測できる 磁場スイープ 磁気力顕微鏡(MFS-MFM)を開発した。この測定法にRF モードを付加することにより、次世代 電磁ノイズ計測技術への展開を図る。



SPM探針を用いた超高感度電磁ノイズ計測技術

3. 磁性薄膜集積型電磁ノイズ抑制体の開発

IT機器の高周波化、小型・高密度実装化、低消費電力化にともない深刻化する 高周波電磁ノイズ(伝送ノイズ、放射ノイズ)を抑制するために、その次世代技術 である磁性薄膜を用いた集積型ノイズ抑制体の開発を行っている。

3-1. 伝送ノイズ対策

(a) 強磁性共鳴損失の最適化

損失発生の周波数帯を制御可能 (磁性体利用の最大の特徴)



6 GHz/こおいて最大57 dBの減衰.

(b) 渦電流損失の最大化

高い導電性を有する磁性薄膜では 渦電流損失もノイズ抑制に有効



渦電流損失を最大化する 最適シート抵抗が存在

3-2. LSIチップ集積化デモンストレーション (誘導・放射ノイズ対策)



(a) 磁性薄膜集積化



CoNbZr (1.0 μ m thick) Ms = 0.95 T Hk = 10 Oe ρ = 120 $\mu\Omega$ cm FMR Freq. = 0.89 GHz

 LSIの樹脂パッケージ開封
SiO₂, CoNbZr膜を集積化 (熱処理なし)
LSIの動作確認

⁽b) ノイズ測定結果



山口・遠藤研究室